



## [12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 93203231.1

[45]授权公告日 1993年11月24日

[22]申请日 93.2.17 [24]授权日 93.9.12

[73]专利权人 中国科学院长春物理研究所

地址 130021吉林省长春市延安大路1号

[72]设计人 孙春鹏 黄锡琨 马凯 金长峰

[21]申请号 93203231.1

[74]专利代理机构 中国科学院长春专利事务所

代理人 周长兴

[51]Int.Cl<sup>5</sup>

G02F 1 / 13

G09F 9 / 35

说明书页数: 3 附图页数: 1

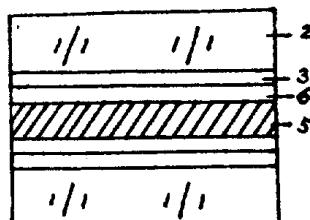
[54]实用新型名称 一种液晶显示器件

[57]摘要

本设计属于新型液晶显示器件领域，可用于各种液晶显示器件，如 AM-LCD、STN-LCD、GH-LCD、ECB-LCD 等。

本设计提供了将偏振片与取向层合为一体，且在玻璃或聚合物膜的内侧的新型结构的液晶显示器件。

本设计具有使用温度高、寿命长、偏振率高、可实现 0° ~ 90° 的预倾斜角、光的利用率高、设计实施简单、玻璃或聚合物基片的面积不受限制等优点，而且蒸镀的膜层厚度均匀性良好，位于液晶显示器的内表面，有效地防止了外界机械损伤。



&lt;37&gt;

## 权 利 要 求 书

---

1、一种液晶显示器件，其特征为：偏振片与取向层为一体，且在玻璃或聚合物膜的内侧。

# 说 明 书

## 一种液晶显示器件

本设计属于新型液晶显示器件领域，可用于各种液晶显示器件，如AM-LCD（有源矩阵液晶显示器）、TN-LCD（扭曲向列相液晶显示器）、STN-LCD（超扭曲向列相位液晶显示器）、GH-LCD（宾主效应液晶显示器）、ECB-LCD（电控双折射效应液晶显示器）等。

随着液晶显示技术的飞速发展，出现了各种形式的液晶显示器件，如TN-LCD、STN-LCD、AM-LCD、GH-LCD、ECB-LCD等。上述显示器件的各种模式，都需要偏振片且都需要对液晶分子作取向处理。现在商业通用偏振片大都用长链分子的聚合物经拉伸而成（美国专利2, 237, 567; 2, 454, 515; 3, 977, 767），而且有时染色，形成无色，紫色，灰色等偏振片。液晶分子取向的处理方法很多，实际生产大都用摩擦高分子有机膜层的方法或用倾斜蒸镀SiO、MgF等使液晶分子取向（参见松本正一、角田市良，《液晶の基础と应用》，P69~77(1991)，日本株式会社工业调查会）。目前大部分液晶显示屏的主要结构如图1所示，图中数字意义为：1 - 偏振片，2 - 玻璃或聚合物基片，3 - ITO层，4 - 取向层，5 - 液晶。这种结构的液晶显示器具有许多其自身无法克服的缺点：

- 1、使用温度不能过高：高于60℃时偏振片变软，碘挥发而使其老化变快。
- 2、偏振片位于显示器外表，耐破损能性较差，易出现划痕，影响显示质量。
- 3、偏振片透光率较低，只有40%，使光的利用率较低。
- 4、偏振片和取向层分离为独立的两部分，使器件整体结构变得复杂。

**5、制备工序多, 摩擦处理易产生灰尘和静电等许多不利因素, 影响器件质量。**

本设计提供了将偏振片与取向层合为一体, 并使上述缺点得到克服的新型结构的液晶显示器件。

本设计的内容是把化学纯以上纯净的原料SiO、SiO<sub>2</sub>、金属氧化物、金属卤化物、金属硫化物等置于坩埚内, 在真空条件下用高速电子束或钨、铌、钽、钼等蒸发舟加热, 使其分子以一定的倾斜角度蒸镀到带有透明导电层(ITO)的玻璃或聚合物膜ITO面上, 形成多层多晶薄膜。利用晶体薄膜的光干涉效应来实现光的偏振; 利用膜层的表面形态来实现液晶分子的取向。这样, 将偏振片与取向层合为一体后, 就可以实现如图2所示的液晶显示器的新型结构, 图中数字意义为: 2 - 玻璃或聚合物基片, 3 - ITO层, 6 - 偏振取向层, 5 - 液晶。其中偏振取向层的膜厚为0.01 μm ~ 2 μm, 偏振度为80%~100%, 透光度为60%-95%, 可实现预倾斜角度为0° ~ 90°C (由蒸镀倾斜角所决定)。

本设计主要应用于透射式液晶显示器, 且在背照明光源前加有漫反射板。本设计亦可应用于反射式液晶显示器, 其反射板要求有一定的漫批射度。

本设计的新型结构的液晶显示器件的优点是:

- 1、作用温度高: 200°C 以下不会老化。
- 2、作用寿命长, 不易老化。
- 3、偏振率高, 可达80%-100%。
- 4、可实现0° ~ 90°C 的预倾斜度。
- 5、具有高的透光率, 可达60%-95%。
- 6、蒸镀的膜层位于液晶显示器的内表面, 有效地防止了外界机械损伤。

7、蒸镀的膜层厚度均匀性良好，误差在 $0.01\sim0.05\mu m$ ，保证了偏振的均一性及液晶盒厚的均匀性。

8、该设计实施简单，玻璃或聚合物基片的面积不受限制， $0.1\text{ cm}^2\sim10^4\text{ cm}^2$ 均可。

本设计的实施例如下：

例一TN-LCD：控制蒸镀的倾斜角，使之形成 $0^\circ\sim3^\circ$ 的液晶分子预倾斜角，并使该膜层的偏振方向与蒸镀方向相一致，这样，制备成TN盒后，在具有漫反射板的透射式显示中便可实现新型结构的正性TN液晶显示。

例二AM-LCD：在具有有源矩阵的ITO层上制备偏振片兼取向层，同本设计实施例一相同，可实现新型结构的液晶矩阵显示。

例三STN-LCD：控制蒸镀的倾斜角，使之形成 $3^\circ\sim10^\circ$ 的液晶分子预倾斜角，并使其蒸镀方向与膜层的偏振方向具有一定的角度（该角度大小与液晶分子的扭曲角有关），然后制备成新型结构的STN液晶屏，便可用于在背照明光源前加有漫反射板的透射式液晶显示。

例四GH-LCD：在液晶屏背部ITO玻璃上制备偏振取向层，前部ITO玻璃用摩擦高分子取向剂的方法使液晶分子取向，在背照明光源前加有漫反射板时，便可实现新型结构的透射式GH-LCD。

例五ECB-LCD：控制蒸镀的倾斜角，使之能形成液晶分子的垂直排列或平行排列，便可实现新型结构的DAP或沿面排列ECB效应LCD；如果使液晶分子在一个表面垂直排列而在另一个表面平行排列，便可形成新型结构的HAN效应模式的ECB-LCD。

# 说 明 书 附 图

---

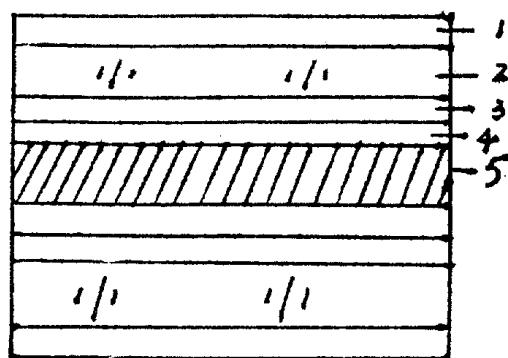


图 1

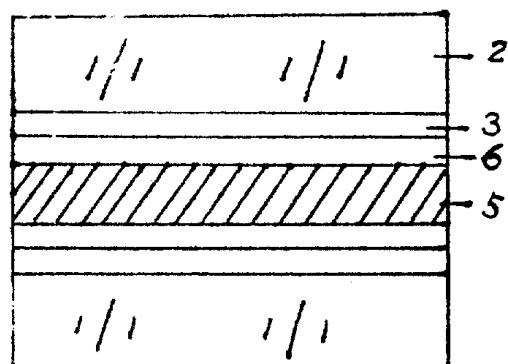


图 2